



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ

МВУ ТМ ТИС 02

Назначение:

Нанесение плёнок методом термического испарения.

Особенности:

- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
60x48 мм - 6шт.
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки: -ТМН300;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м².

